# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-292578

(43) Date of publication of application: 24.12.1991

(51)Int.CI.

G06K 9/00 5/117 G06F 15/64

(21)Application number: 02-096697

(71)Applicant:

NIPPONDENSO CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor:

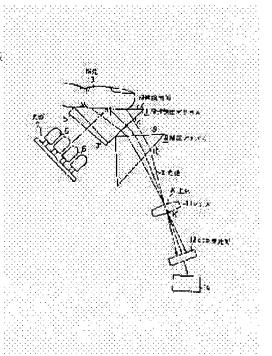
KAWASAKI KOJI

### (54) FINGERPRINT READING DEVICE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a fingerprint picture faithful to an actual fingerprint by providing an optical correcting member to correct a component parallel to the optical axis of the whole optical path length from a fingerprint detecting plane to the main point of a lens so as to be approximately equal to the optical path length on the optical axis between a fingerprint detecting member and the

CONSTITUTION: A correcting prism 8 makes all the light reflected at the any spot of a fingerprint detecting plane 2 trace equal distance and reach a main point K of the front side of a lens 11. All the light reflected at the fingerprint plane 2 reaches the main point K of the lens 11 with equal optical path length with passing through the correcting prism 8. Accordingly, actual, fingerprints on the fingerprint detecting plane 2 are image-formed as a fingerprint picture on a CCD light receiving plane 12 at an equal magnification without relation with parts and the generation of magnification difference in the fingerprint picture is prevented. Thus, the fingerprint picture faithful to the actual fingerprints can be obtained.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平3-292578

Solnt. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月24日

3 2 2

G 06 K 9/00 A 61 B 5/117 G 06 F 15/64

G 8945-5L

8932-4C A 61 B 5/10

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全11頁)

**9発明の名称** 指紋読取装置

②特 願 平2-96697

**20**出 願 平2(1990)4月11日

@発 明 者 川 崎 孝 二 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

⑦出 願 人 日本電装株式会社 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

四代 理 人 弁理士 恩田 博宜 外1名

明細書

1. 発明の名称

指紋読取装置

### 2. 特許請求の範囲

1. 透明なる指紋検出部材に指紋検出面を形成し、同指紋検出面上に指先を接触させた状態で指紋検出面の裏面に光顔から光を照射し、同指紋検出面から反射された光をレンズを介して撮像素子上に指紋画像として結像させてなる指紋読取装置において、

前記指紋検出部材とレンズとの間に、前記指紋 検出面からレンズの主点までの全ての光路長の光 軸に平行な成分を同光軸上の光路長とほぼ等しく なるように補正する光学補正部材を配設したこと を特徴とする指紋読取装置。

# 3. 発明の詳細な説明

# 〔産業上の利用分野〕

この発明は指紋読取装置に係り、詳しくはクレジットカード等において登録者を識別するために その指紋を指紋画像として読み取る指紋読取装置 に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

従来の指紋読取装置としては実開昭63-99960号公報に記載のものがある。第13図に示すように、この指紋読取装置は三角柱状の指紋競出プリズム21の1平面を指紋検出面22との表面に図示しない光源から光を所定角度で入射させ、反射された光を、指紋検出面22に対し傾けて配置したレンズ23を介して配で、24上に結像させるようになっている。

そして、上記した指紋検出面 2 2 に指 2 を接触 させると、指紋の凸部のみが指紋検出面 2 2 気気には 立空気に は 2 2 気に 3 気に 4 上に 4 といるのように 5 でいるのように 5 でいるのように 5 でいるのように 5 でいるのように 5 でいるのように 5 できる。そして、このように 6 でいるのように 6 でいるのように 6 でいるのように 6 でいるのように 6 でいるのように 6 でいるのように 6 できるのように 6 できるのように 6 できるのように 6 できるのない 6 できるい 6 できる

いる。

# 

しかしながら、上記した指紋読取装置においては、指紋検出面22に対してレンズ23を傾倒所に応じてレンズ23までの光路長が変動し、その上ででは、第13図において指紋検出面22のA点からよりでの距離を13図において指紋検出面22のA点から、ンズ23の前側主点Kまでの距離をa、レンでの倍率面24までの倍をbとすると、このA点での倍率面は、

m = b / a となる。

又、レンズ23の焦点距離をfとすると、レンズの一般式より、

1 / f = (1 / a) + (1 / b) ∴ m = f / (a - f) と表される。

又、上記した A 点よりレンズ 2 3 と反対側(説明の便宜上、負側とする)に  $\Delta$  S ずれた点を B 点

### 〔課題を解決するための手段〕

本発明は、透明なる指紋検出部材に指紋検出面を形成し、同指紋検出面上に指先を接触させた状態で指紋検出面の裏面に光源から光を短います。人類を発生して結像として結像させてなる指紋を関して、前記指紋検出部材とレンズの間に、前記指紋検出面からレンズのの主点を関いた路長の光軸に平行な成分を同光軸上の光路長の光軸に平行な成分を同光軸に正部材を配設した指紋読取装置を要旨とするものである。「作用」

指紋検出面上に指先を接触させてその指紋検出面の裏面に光源から光を照射すると、その光は指紋検出面に反射され光学補正部材にて屈折された後に、レンズを介して撮像案子上に結像する。このとき指紋検出面の指紋が密着していない箇所のみが光を全反射することから、撮像案子上には指紋の凹凸に応じた指紋画像が結像する。

上記したように指紋検出面で反射された光は光

とし、B点からレンズ23の前側主点Kまでの距離をa'、レンズ23の後側主点K'からCCD 受光面24までの距離をb'とすると、このB点での倍率m'は、

m' = b' / a' = f / (a' - f)となり、ここで、

 $a' = a + \Delta S \cos \theta$  であるので、  $m' = f / (a + \Delta S \cos \theta - f)$ となる。

よって、A点での倍率mに対しB点での倍率mでは小さくなる。そして、このような倍率差が生じると、指紋登録時と指紋照合時の検出位置が異なる場合、例えば、A点で指紋を登録しB点で指紋を照合した場合等には、パターンマッチングの際に一致する画素数が減少して照合率が低下してしまう。その結果、同一指紋であるにも拘らず異なる指紋であると判定される虞がある。

本発明の目的は、倍率差の発生を防止して実際 の指紋に忠実な指紋画像を得ることができる指紋 読取装置を提供することにある。

学補正部材にて屈折され、レンズの主点に到達するまでの光路長の光軸に平行な成分は同光軸上の 光路長にほぼ等しくなるように補正される。従っ て、指紋検出面上の実際の指紋は、その部位に関 係なく全て等しい倍率で撮像素子上に指紋画像と して結像し、指紋画像中の倍率差の発生が防止さ れる。

### 〔実施例〕

以下、この発明を具体化した一実施例を第1~ 12図に従って説明する。

第1図は本実施例の指紋読取装置の概略的な構成を示す図である。この図に示すように、本実施例の指紋読取装置は三角柱状をなず指紋検出部材としての指紋検出プリズム1の1平面を指紋検出の1でしている。又、指紋検出プリズム1の指紋 世面2としている。又、指紋検出プリズム1の指紋 世面2以外の2平面を受光面3及び投光面4とし、受光面3には半透明状の拡散板5が当接するように配設されている。又、拡散板5には所定間隔をおいて光顔7が対向配置され、この光顔7は 縦方向と横方向に整列した多数のLED6によっ

て構成されている。本実施例の指紋読取装置においては、前記拡散板5の厚みが指紋検出面2に近い側ほど厚く設定されている。

又、指紋検出プリズム1の投光面4側には三角柱状をなす光学補正部材としての補正プリズム8の1項点が当接している。補正プリズム8は、その当接した頂点の片側の平面を投光面10ともに、頂点と相対向する平面を投光面10には所をおいて相対向するようにレンズ11が配設されている。 でいる。補正プリズム8の投光面10には所定している。 でいるようにレンズ11が配設されている。 でいる。 でいるの皮対側には撮像素子としてのC CD素子の受光面12が配設されている。

ずれの箇所で反射された光でも全て等しい距離 (以下、光路長という)を辿ってレンズ1-1の前側の主点Kに到達させるためのものである。但し、こで言う光路長はレンズ1-1の中心を通過する光軸Xに平行な成分の総和を指す。即ち、光軸X上を通過する光については指紋検出面2からレンズ1-1の前側主点Kまでの実際の光路長が通用され、光軸X以外を通過する光についてはその光軸Xに対して平行な成分の総和が光路長として適用される。換言すれば、指紋検出面2で反射された全ての光が等しい光路長でレンズ1-1の主点Kに到達するように、補正プリズム8の形状や姿勢等が設定されている。

次に、このように構成した指紋読取装置の作用 を説明する。

光源7のLED6から光が照射されると、その 光は拡散板5にて拡散された後に指紋検出プリズム1の指紋検出面2の裏面側に入射して同指紋検 出面2で反射される。さらに、その光は補正プリズム8内を通過して屈折した後に、レンズ11を

介してCCD受光面12上に結像される。

従って、指紋検出面2に指先13を当接させると指紋の凸部のみが指紋検出面2に密着し、凹部と指紋検出面2との間には空気が介在する。その結果、指紋検出面2の裏面に入射した光は空気が介在している箇所のみが全反射し、その光はレンズ11を介しでCCD受光面12に指紋画像として、このでCD受光面12と接続された処理装置14により得られた指紋画像を予め登録された指紋画像とパターンマッチンとができる。

又、上記したように指紋検出面2で反射された全ての光は、補正プリズム8を通過することで等しい光路長でレンズ11の主点Kに到達する。従って、指紋検出面2上の実際の指紋は、その部位に関係なく全て等しい倍率で、CCD受光面12上に指紋画像として結像し、指紋画像中の倍率差の発生が防止される。

一方、上記したようにLED6からの光は指紋

検出面2の裏面側から斜めに入射することから、 指紋検出面2の光源7に近い箇所ほど入射光量が 多くなる。しかしながら、本実施例の指紋検出面2においては拡散板5の厚みが指紋検出面2に 側ほど拡散板5の透過率が低くなり指紋検出面2 側ほど拡散板5の透過率が低くなり指紋検出面2 に到達する光量が制限される。よって、指紋検出面2 に反射されてCCD受光面12に結像する指 紋画像の明るさも均一化される。

第11図は本実施例の指紋読取装置によって得られた指紋画像をパターンマッチングのためにNTSC方式等の映像信号に変換した状態を示す。又、第12図は平坦な拡散板を用いたり拡散を開いたりした場合の指紋読取装置において場合の指数において機能の位置変位(例えば、第1図においては左右方向の位置変位)を示す。

第12図においては指紋画像の明るさにむらが 生じているため、その指紋画像を変換した映像信 号に傾きが生じる。従って、映像信号を2値化関値により2値化したときに、本来指紋の凹凸を表しているはずの映像信号の一部(第12図におけるT部分)が消失して忠実な信号を得ることができない。これに対して本実施例の指紋読取装置においては指紋画像の明るさが均一なため、 その指紋画像を変換した映像信号も平坦になり、 映像信号を2値化しても指紋の凹凸を表している映像信号の消失が防止される。

次に、本実施例の指紋読取装置の具体的な仕様、例えば、指紋検出プリズム1と補正プリズム8の 形状や相対的な位置等を決定するための手順を記載する。

まず、指紋検出面2の部位に応じたCCD受光面12上の指紋画像の倍率を第2図に基づいて計算する。尚、第2図において指紋検出プリズム1の頂点をA、B、Cとし、補正プリズム8の頂点をD、E、Fとする。又、指紋検出面2の中心をG点(0,0)として、このG点を座標の原点位置(0,0)とする。さらに、G点で反射される

まず、指紋検出プリズム1のG点で反射された 光が指紋検出プリズム1外に出射される位置であるH点の座標を求めると、

H (Hx, Hy)

$$H x = L \sin \xi \circ / \{ \tan \xi \circ$$

となる。

又、補正プリズムの頂点 D, E, Fの座標は次のようになる。

D (Dx, Dy)

 $D x = X \sin (\pi / 2 - \xi_0)$ 

D y = X cos ( $\pi / 2 - \xi_0$ ) D x - L cos ( $\pi / 2 - \xi_0$ )

E (Ex, Ey)

x軸に対するDEの傾き:α

 $\alpha = \tan (\xi_0 - \theta_0)$ 

· DEのy軸との交点:β

 $\beta = D y - tan (\xi_0 - \theta_a) D x$ 

求める点E (Ex. Ey) は、

 $(E x - D x)^{2} + (E y - D y)^{2} = R^{2} L y$ 

 $E x = \{-\nu + \sqrt{\nu^2 - 4 (1 + \alpha^2) \delta}\}$ 

 $/2 (1 + \alpha^2)$ 

 $\nu = 2 \alpha \beta - 2 D x - 2 \alpha D y$ 

 $\delta = D \times ^2 + \beta^2 - 2 D \times \beta + D \times ^2 - R^2$ 

 $E y = \alpha E x + \beta$ 

ここで、補正プリズム8での光線の入射位置で

ある点I及び出射位置である点Jは次のようになる。

I (Ix, Iy)

 $\theta_1 = \theta_7 - \xi_0$ 

 $\theta_2 = \sin^{-1} (n 1 \sin \theta_1)$ 

I点はDEとHIの交点であるので、

 $I y = \tan (\xi_0 - \theta_0) I x + D y$  $- \tan (\xi_0 - \theta_0) D x$ 

及び、

I  $y = -\tan (\pi / 2 - \theta_r - \theta_z)$  I x + H y+  $\tan (\pi / 2 - \theta_r - \theta_z)$  H x

の2つの式が成り立つ。よって、

 $I x = \{H y + \tan (\pi / 2 - \theta_1 - \theta_2) H x$  $+ E y + \tan (\xi_0 - \theta_4) E x \} / \{\tan \theta_1 - \theta_2 - \theta_3\}$ 

 $(\xi_{0}-\theta_{1})+\tan(\pi/2-\theta_{1}-\theta_{2})$ 

 $I y = -\tan (\pi / 2 - \theta_1 - \theta_2) I x + H y$   $+ \tan (\pi / 2 - \theta_1 - \theta_2) H x$ 

J(Jx, Jy)

 $\theta := \theta . + \theta :$ 

 $\theta = \sin^{-1} (\sin \theta / n 2)$ 

 $\mu_1 = \pi / 2 - \theta_1 - \theta_2 + \theta_3 - \theta_4$ J点は $\overline{1J} \succeq \overline{EJ}$ の交点であるので、  $\overline{J} y = -\tan (\mu_1) J x + \overline{I} y$   $+\tan (\mu_1) I x$ 及び、  $\overline{J} y = \tan (\phi_1 + \xi_0 - \theta_4) J x + \overline{E} y$   $-\tan (\phi_1 + \xi_0 - \theta_4) E x$  02 式が成り立つ。よって、  $\overline{J} x = \{\overline{I} y + \tan (\mu_1) \overline{I} x - \overline{E} y$   $+\tan (\xi_0 - \theta_4 + \phi_1) E x\}$   $/\{\tan (\xi_0 - \theta_4 + \phi_1)$   $+\tan (\mu_1)\}$   $\overline{J} y = -\tan (\mu_1) J x + \overline{I} y$   $+\tan (\mu_1) I x$ 

側光線の相対角度をheta , とすると、 $oldsymbol{\mathbb{G}}$   $oldsymbol{\mathbb{G}$   $oldsymbol{\mathbb{G}}$   $oldsymbol{\mathbb{G}}$   $oldsymbol{\mathbb{G}}$  olds

$$\theta = \tan \left( \overline{NU} / \ell \right)$$
 $\ell = f \left( 1 + m \right)$ 

と表される。

この光線をできるD 受光面 1 2 上の U から逆追跡 して指紋検出プリズム 1 の指紋検出面 2 のどの位 置に到達するかを求める。まず、補正プリズム 8 への入射位置である点 M の座標を求めると、

M (Mx, My)

 $\mu = \mu_2 - \theta_1$ 

M点は $\overline{ME}$ と $\overline{MK}$ の2直線の交点であるので、
My = tan ( $\xi_0 - \theta_* + \phi_1$ ) Mx + Ey
- tan ( $\xi_0 - \theta_* + \phi_1$ ) Ex

tan (Sp. c

 $M y = - tan (\mu_s) M x + K y$ + tan (\mu\_s) K x

の2式が成り立つ。よって、

 $M x = \{K y + tan (\mu_s) K x - E y + tan (\xi_0 - \theta_s + \phi_1) E x\}$ 

で主点Kは、

 $\theta_{6} = \pi - \phi_{1} - \phi_{2} - \theta_{4}$   $\theta_{6} = \sin^{-1} \left( n \cdot 2 \sin \theta_{8} \right)$   $\mu'_{2} = \mu_{1} + \theta_{6} - \theta_{6}$   $\varepsilon = -\tan \left( \mu_{2} \right)$   $\zeta = J \cdot y + \tan \left( \mu_{2} \right) \cdot J \cdot x$   $\eta = 2 \cdot \varepsilon \cdot \zeta - 2 \cdot J \cdot x - 2 \cdot J \cdot y \cdot \varepsilon$   $\iota = J \cdot x^{2} + J \cdot y^{2} - J \cdot K^{2} + \zeta^{2} - 2 \cdot J \cdot y \cdot \zeta$   $K \cdot x = \left\{ -\eta + \sqrt{\eta^{2} - 4 \cdot \left( 1 + \varepsilon^{2} \right) \cdot \iota} \right\}$   $/ \left\{ 2 / \left( 1 + \varepsilon^{2} \right) \right\}$   $K \cdot y = -\tan \left( \mu_{2} \right) \cdot K \cdot x + J \cdot y$   $+ \tan \left( \mu_{2} \right) \cdot J \cdot x$ 

となる。以上のようにして指紋検出面2のG点からの光線の軌跡(光軸X)をシュミレートすることができる。

次に、この条件で最も低倍率側(Q点に到達する光線)の軌跡をシュミレートする。

レンズ 1 1 の後側主点 K から (C. C. C. D. ) 受光面 1 2 までの距離を l 、とし、光軸 X に対する低倍率

となる。

次に、補正プリズム 8 からの出射位置である点 O を求めると、

 $O x = \{M y + \tan (\mu_4) M x - E x + \tan (\xi_0 - \theta_a) E x \} / \{\tan (\xi_0 - \theta_a) + \tan (\mu_4) \}$   $O y = \tan (\xi_0 - \theta_a) O x + E y$ 

 $-\tan(\xi_{\bullet}-\theta_{\bullet}) \to x$ 

・のようになり、さらに指紋検出プリズムIへの入り 射位置である点Pは、

P (Px, Py)

 $\theta_{10} = \pi - \phi_{1} - \phi_{2} - \theta_{0}$ 

 $\theta_{11} = \sin^{-1} (n 2 \sin \theta_{10})$ 

P点はBPとPOとの交点であるので、

 $P y = tan \xi \cdot P x - L sin \xi \cdot$ 

及び、

 $P y = - tan (\mu_4 - \theta_{11} + \theta_{10}) P x$ 

 $+ Oy + tan (\mu_4 - \theta_{11} + \theta_{10}) Px$ 

の2式が成り立つ。よって、

 $P x = \{ O y + tan (\mu_4 - \theta_{11} + \theta_{10}) O x \}$ 

+ L sin ( £ .) }

 $/ \{ \tan \xi_0 + \tan (\mu_4 - \theta_{11} + \theta_{10}) \}$ 

 $Py = tan \xi \cdot Px - L sin \xi \cdot$ 

となる。そして、指紋検出面1に到達する位置で ある点Qは、

Q(Qx, 0)

 $\theta_{12} = \theta_{11} - \theta_{\bullet}$ 

な成分は $\overline{JK} + \overline{MJ}\sin\theta$  。となる。倍率m' は これらすべてを加算した値で $\ell$  。を割ったものと なる。

$$\therefore m' = \ell \cdot / \{ \overline{QP} \cos (\theta_1 - \theta_1) / n \}$$

$$+ \overline{PO} \cos (\theta_1 - \theta_1)$$

$$+ \overline{OM} \cos (\theta_1 - \theta_1) / n \}$$

$$+ (\overline{JK} - \overline{MJ} \sin \theta_1) \}$$

一方、指紋検出面 2 上において G 点を中心として Q 点と反対側に位置する S 点は μ ₂ を 、

 $\mu = \mu + \theta \tau$ 

と代えることで同様の手順で求めることができる。 これにより求めたS点での倍率m゜は、

$$m^* = \ell \cdot / \{ \overline{QP'} \cos(\theta_1 \cdot - \theta_1) / n \}$$

$$+ \overline{PO'} \cos(\theta_1 \cdot - \theta_1)$$

$$+ \overline{OM'} \cos(\theta_1 \cdot - \theta_1) / n \}$$

$$+ (\overline{JK} + \overline{MJ'} + \sin\theta_1) \}$$

となる。

以上のようにして求めたm, m', m'を等し くなるようにすれば倍率差の発生を防ぐことがで きる。そして、このQ点、S点での倍率m', m'  $\theta_{12} = \sin^{-1} \{ \sin (\theta_{12}) / n 1 \}$ 

 $\mu_{.5} = \mu_{.4} - \theta_{.1.1} + \theta_{.1.0} + \theta_{.1.2} - \theta_{.1.2} - \theta_{.1.3} + \theta_{.0.3} + \theta_{.0.3}$ 

 $Q x = \{P y + tan (\mu_b) P x\} / tan (\mu_b)$ 

 $\theta_{14} = \pi / 2 - \mu_{6}$ 

(この θ 1 4 は臨界角条件を満たさねばならない) 以上より Q 点からレンズの中心に到達する光線 の距離は、

$$\frac{Q K}{Q K} = \frac{Q P}{n 1 + P O} + \frac{Q M}{n 2 + M K}$$

$$\frac{Q K}{Q K} = \sqrt{(Q x - P x)^2 + (Q y - P y)^2}/n 1$$

$$+ \sqrt{(P x - O x)^2 + (P y - O y)^2}$$

$$+ \sqrt{(O x - M x)^2 + (O y - M y)^2}/n 2$$

$$+ \sqrt{(M x - K x)^2 + (M y - K y)^2}$$

となる。

このとき、求める倍率はQ点からK点までの光軸 Xに平行な光線の距離であるので、まず、線分 $\overline{QP}$  で光軸 Xに平行な成分は $\overline{QP}$  cos  $(\theta_1, -\theta_2)$  / n 1 となる。次に、線分 $\overline{PO}$  で光軸 X に平行な成分は $\overline{PO}$  cos  $(\theta_1, -\theta_2)$  となる。又、線分 $\overline{OM}$  で光軸 X に平行な成分は $\overline{OM}$  cos  $(\theta_1, -\theta_2)$  / n 2 となり、線分 $\overline{OM}$   $\overline{K}$  で光軸 X に平行

は以下に示す要因で変化する。

- 1. 指紋検出プリズム1の角を。
- 2. 指紋検出プリズム 1 と補正プリズム 8 とがなす角  $\theta$  。
- 3. 補正プリズム 8 の角 φ 1
- 4. 指紋検出プリズム 1 及び補正プリズム 8 の材 質
- 5. レンズ11の焦点距離 f
- 6. 反射光線の反射の角度 θ, と反射光λの波長
- 7. 画像の中心倍率 m
- 8. CCD受光面12の長さ

従って、これらの要因を適宜設定することで、 各点G、Q、Sでの倍率m、m'、m'を等しく して倍率差の発生を防止することができる。

次に、本実施例の指紋読取装置の具体的な仕様をシュミレーションプログラムに基づいて選定する。

上記した各項の変化要因を考慮してG, Q, S 点での倍率を求めるが、変化要因が1項から8項 まで多数あるため以下の条件を予め設定しておく。

まず、1項目の角と。については、指紋検出プリ ズムとすることから f ⋅ = 45° とする。又、4 項目の指紋検出プリズム1と補正プリズム8の材 質についてはBK7とし、6項目の反射光入の波 長としては6年6月0mm 7項目の中心倍率をm=0. 5、8項目のCCD 受光面 12の長さを 6.4 mm に選定する。

又、指紋検出プリズム1と補正プリズム8とが 当接するD点は指紋検出プリズム1のQ点からの 光を妨げない位置に選定する必要があることから CD=5mとする。さらに、補正プリズム8は直 角プリズムとし、その辺DEは指紋検出プリズム 1の S 点からの光を入射可能な長さが必要なこと から $\overline{DE} = 25$  mmとする。

以上の条件により2項目の両プリズム1、8が なす角θ。、3項目の補正プリズム8の角φ1、 5項目のレンズ11の焦点距離f、6項目の反射 光線の反射角度θ、を求める。

まず、補正プリズム 8 の角 φ ι は反射光線の反

中心での倍率より低くなっていることから45° から60°の間に最適値が存在することが予測で

従って、φ」を45°より1°ずつ増加させた 場合においてθ,を45°,46°,47°とし た時の倍率差を計算し、倍率差の最も少ない設定 値を求める。第5図はその倍率差の変化を示す図 であり、この図より $\theta$ , が4.5°の時には $\phi$ , を 47°とすれば倍率差を無くすことができ、θ, が 4 6°の時にはφ」を 4 9°、θ, が 4 7°な らばゆ;を51°とすれば倍率差を無くすことが できることがわかる。一般的な45°三角プリズ ムではθ、が臨界角条件を満たすことができない ため完全には倍率差を補正することはできないが、 倍率差を 0. 0 1 以下に抑えることが可能となる。

よって、補正プリズム8の角φ」を45°、レ ンズ11の焦点距離fは光学系の大きさを考慮し て25mmとする。又、反射光線の反射角度θ,は 第3, 5 図より 45°以上であれば臨界角条件を 満足するが、製作・組付誤差を考慮して $\theta$ , = 4

射角度heta,の臨界角条件より決定する。このとき ズム 1 を直角をなす辺の長さが 2 5 mmの直角プリー・レンズ 1 1 の焦点距離 f は 2 5 mm。 heta 。 は 4 0  $^{\circ}$  ・・・・・ とする。第3図は補正プリズム8の角φι、G点 での反射角 $\theta$ ,、Q点及びS点での反射角 $\theta$ <sub>14</sub>, θιι を変えた場合を示した図である。φιは一 般的な角度である30°、45°、60°とした。。 この第3図よりø、が30°の場合では8.を4 6 ° 以上としなければ $\theta$ <sub>14</sub> 'が臨界角条件を満た さないことがわかる。同様にφ<sub>1</sub>が45°ではθ , は 4 5°以上、φ, が 6 0°ではθ, は 4 4° 以上でなければならないことがわかる。このよう 

> 又、第4図はG点での反射角 θ 。と補正プリズ ム 8 の角 φ ι を変化させたときに画像全体の倍率 差がどのように変化するかを表した図であり、す ı が30°, 45°, 60°の内では45°が最 も倍率差が少なく、 $\phi_1=45$ °において $\theta$ ,が 小さいほど倍率差が少ないことがわかる。又、も ı が 6 0° の場合では過補正となり(倍率差が負 となり)レンズ11に近い側での倍率がプリズム

7°とする。

一方、第6図は角 $\theta$ 。を30°に設定したとき の倍率差を示す図であり、第7図は角 $\theta$ 。を50 °に設定したときの倍率差を示す図である。これ らの図に示すように、角θ。が倍率差を補正する 上ではほとんど影響しないことがわかる。

しかしながら、この角θ。は指紋検出範囲に影 響を与える。第8図と第9図は角8。を変化させ たときの指紋検出範囲の増減を示す図であるが、 θ。 が大きいほど検出範囲が狭くなることがわか る。現在の光学系レイアウトでは指紋に対して斜 めから画像を入力するため倍率差とは別に指紋の 縦方向と横方向で画像が歪んでいる。このため縦 方向の検出範囲はできるだけ短いほうが歪みを無 くすることができる。但し、指紋検出長は17㎜ 程度必要であるので今回の8.は40°とする。

尚、第10図は補正プリズム8の辺DEの長さ (プリズム8の大きさ)を増減させたときの倍率 差の変化を示す図であり、この図に示すように、 辺DEの長さが変化しても倍率差はほとんど変わ

らないことがわかる。

以上の最適値をまとめると以下のようになる。

- 指紋検出プリズム 1 の角 ξ 。 は、 4 5 ° 直角 プリズム (直角をなす辺の長さ 2 5 mm) を使用 し、 ξ 。 = 4 5 ° とする。
  - 2. 指紋検出プリズム 1 と補正プリズム 8 とがなす角  $\theta$  . は、  $\theta$  . = 4 0 ° とする。
  - 3. 補正プリズム 8 の角  $\phi$  1 は、  $\phi$  1 = 4 5 ° と する。
  - 4. 指紋検出プリズム 1 及び補正プリズム 8 の材質は、光学部品として一般的な B K 7 を使用する。
  - 反射光線の反射角度 θ 、は、 θ 、 = 4 7° とし、反射光 λ の波長は赤色 L E D の 6 6 0 nmにする。
  - 6. レンズ 1 1 の焦点距離 f は、f = 2 5 nmとする。 (この場合、全体の倍率差が 0. 0 0 8 となる)
  - 7. 画像の中心倍率mは、m=0. 5とする。
  - 8. CCD受光面12の長さは、2/3インチC

差の発生が防止される。その結果、指紋登録時と 指紋照合時とで指先の位置がずれても所定数の画 素を一致させて、照合率の低下を未然に防止する ことができる。

又、本実施例の指紋読取装置においては、拡散板5の厚みを指紋検出面2に近い側ほど厚く設定したため、指紋検出面2に到達する光量が均一化されるとともにCCD受光面12に結像する指紋画像の明るさも均一化される。従って、パターンマッチングのために映像信号を2値化してもおれ、実際の指紋に忠実な信号を得ることができる。

尚、本実施例の指紋読取装置は以上のようにして具体的な仕様を決定したが、上記した1項から8項までの項目を適宜変更することで異なる仕様、例えば、倍率差をさらに低減させたりレンズ11の焦点距離fを短くして読取装置の小型化を図ったりすることもできる。

又、上記実施例では拡散板 5 の厚みを変更する ことで指紋検出面 2 に到達する光量を均一化した C D 案子を使用するため 6. 4 m とする。
 その他 A C = B D = D E = D F = 2.5 mm, C D = 5 mm, φ2 = 9.0° 上記のような設定値を決定した。

本発明者は、以上のように設定した本実施例の 指紋読取装置と補正プリズム 8 を備えない従来の 指紋読取装置とを比較し、実際に得られた画像に おける Q点と S点との倍率差が従来の指紋読取装 置では 0.06 4 倍であったのに対し、本実施例 の指紋読取装置では 0.0 7 倍まで低減された ことを確認した。

このように本実施例の指紋読取装置においては、 指紋検出プリズム 1 とレンズ 1 1 との間に、指紋 検出面 2 からレンズ 1 1 の前側主点 K までの全て の光路長の光軸 X に平行な成分を同光軸 X 上の光 路長とほぼ等しくなるように補正する補正プリズ ム 8 を配設した。

従って、指紋検出面2上の実際の指紋は、その 部位に関係なく全て等しい倍率でCCD受光面1 2上に指紋画像として結像し、指紋画像中の倍率

が、上記したように縦方向と横方向に整列したL ED6の配置密度を指紋検出面2側ほど疎となるように設定してもよい。

### 〔発明の効果〕

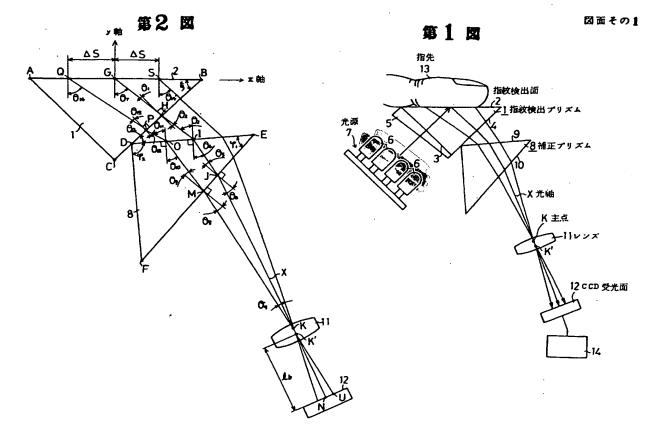
以上詳述したように本発明の指紋読取装置によれば、倍率差の発生を防止して実際の指紋に忠実な指紋画像を得ることができるという優れた効果を発揮する。

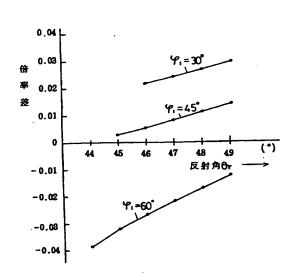
#### 4. 図面の簡単な説明

変化を示す図、第11図は実施例の指紋読取装置によって得られた指紋画像を映像信号に変換した状態を示す図、第12図は平坦な拡散板を用いたり拡散板を用いなかったりした読取装置による映像信号を示す図、第13図は従来の指紋読取装置の概略的な構成を示す図である。

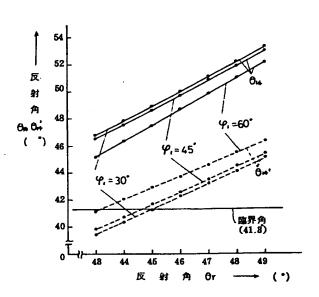
1は指紋検出部材としての指紋検出プリズム、2は指紋検出面、7は光源、8は光学補正部材としての補正プリズム、11はレンズ、12は操像素子としてのCCD受光面、13は指先、Xは光軸、Kは主点。

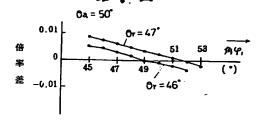
特許出願人 日本電装 株式会社 代理人 弁理士 恩田 博宜(ほか1名)



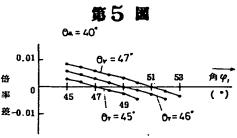


第3 图

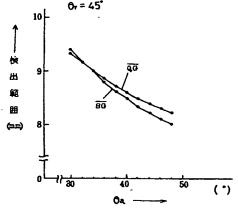


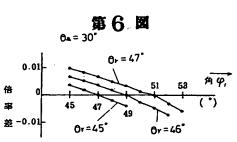


図面その8



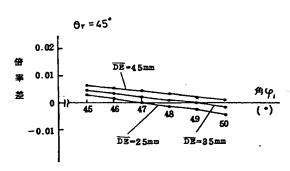
第8図 0r=45



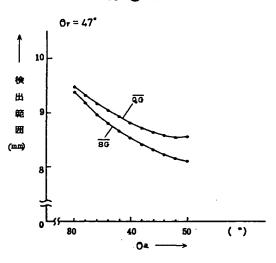


図面その4

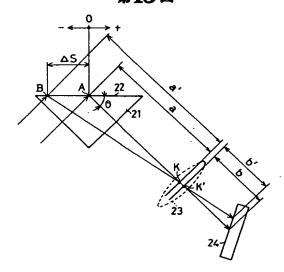
第10 図



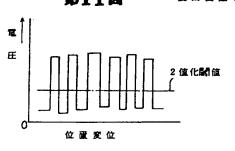
第9図



第13 図



第11回 赞丽



第12 図

